ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 1999 СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 661.488

Н. В. ОРОБЕЙ, А. Н. ТРЕТЬЯК, Г. И. НОВИКОВ ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ И РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТОВ[•]

Современное производство кремнефтористых солей, широко используемых в различных отраслях народного хозяйства, характеризуется чрезвычайно широким спектром применяемых исходных и получаемых веществ, разнообразием химико-технологических условий проведения процессов, поэтому важное значение приобретают вопросы идентификации полученных продуктов. В связи с этим остается по-прежнему актуальной задача более широкого использования для этих целей в промышленной практике инструментальных методов физико-химического анализа.

Сочетание таких методов, как инфракрасная спектроскопия и рентгенофазовый анализ, отличающихся экспрессностью, точностью и воспроизводимостью, позволяет быстро и надежно произвести идентификацию и анализ указанных веществ, сделать выводы о соответствии состава и строения этих веществ приводимым формулам и решить ряд других задач. Для

100

повышения надежности и ускорения таких работ важно наличие справочных данных по физико-химическим свойствам технологически важных соединений. В зарубежной литературе, насколько нам известно, отсутствуют справочные руководства, посвященные комплексным фторидам. Из отечественных работ можно отметить [1], в которой содержатся ИК спектры поглощения и рентгенографические характеристики 18 кремнефторидов.

Цель настоящей работы — провести анализ инфракрасных и рентгенодифракционных спектров гексафторосиликатов щелочных, шелочноземельных металлов и аммония на основании имеющихся литературных и собственных экспериментальных данных. ИК спектры поглошения кремнефторидов: $1 - Na_2SiF_6$; $2 - K_2SiF_6$; $3 - (NH_4)_2SiF_6$; $4 - L_2SiF_6$; $5 - MgSiF_6$ 6H₂O; $6 - CaSiF_6$ 2H₂O; $7 - BaSiF_6$

Работа выполнена при участии Р. Я. Мельниковой и Т. И. Баранниковой.

Нами изучена в лабораторных условиях и проверена на полузаводской установке технология процесса получения кремнефторидов лития, натрия, калия, аммония, магния, кальция и бария. Указанные кремнефториды были получены из 10—16%-ной кремнефтористоводородной кислоты, образующейся в процессе абсорбции фторсодержащих газов при химическом полировании стеклоизделий на Борисовском хрустальном заводе, путем добавления к ней хлоридов, карбонатов или гидроксидов соответствующих металлов.

Синтезированные нами кремнефториды представляли собой белые кристаллические продукты, содержащие не менее 98 мас.% основного вещества.

На рисунке приведены ИК спектры поглощения синтезированных нами соединений. Они записаны на инфракрасном спектрофотометре «Specord 75 IR», широко используемом в лабораторной практике. Масштаб записи для всех спектров сохранялся неизменным и был равен 100 см⁻¹ на 0,75 см диаграммы. Ширина щелей (щелевая программа), скорость развертки спектра, постоянная времени усилительного устройства и время записи полного отклонения пера самописца взаимосвязаны и в полной мере определяют качество записываемых спектров. Нами были выбраны следующие режимы работы: щелевая программа-3, скорость развертки спектра — 32 см⁻¹ мин, постоянная времени усилительного устройства и время записи полного отклонения записи полного отклонения пера - 1 с. Эти режимы являются оптимальными для записи обзорных спектров с вполне удовлетворительным разрешением и хорошим соотношением сигнал — шум.

Градуировку шкалы спектрофотометра проводили по полосам поглощения полистирола (область 700—4000 см⁻¹) и полосам поглощения атмосферной влаги (в однолучевом режиме, область 400—700 см⁻¹). Отклонение показаний прибора от истинного значения волнового числа по спектру колебалось в пределах 0—2 см⁻¹.

Коэффициент усиления регистрирующего устройства в каждом случае подбирался экспериментально с учетом характера записываемого спектра. Образцы для съемки спектров готовили, используя методику прессования в бромиде калия.

Полученные спектры гексафторосиликатов соответствуют приведенным в литературе [1, 2].

При анализе ИК спектров поглощения рассматривали в общем случае число полос поглощения, относящихся к колебаниям данного иона или молекулы, и частотный интервал их проявления. Число полос в ИК спектре поглощения определяли правилами отбора для точечной группы симметрии, которая зависит от пространственного расположения атомов в данном ионе или молекуле [3].

В соответствии с полученными экспериментальными и литературными данными в ИК спектрах поглощения исследованных кремнефторидов выше 400 см⁻¹ наблюдаются полосы, соответствующие как валентным, так и деформационным колебаниям октаэдрического иона SiF₆²⁻. Частота v₃, соответствующая валентным колебаниям иона SiF₆²⁻, располагается вблизи 740 см⁻¹, а частота v₄, соответствующая деформационным колебаниям иона SiF₆²⁻, вблизи 490 см⁻¹.

В спектрах кремнефторидов лития Li₂SiF₆ и натрия Na₂SiF₆ (рисунок) обнаружено расщепление полосы, относящейся к деформационным колебаниям иона SiF₆²⁻, на компоненты (две для Li₂SiF₆, три — для Na₂SiF₆). В спектре кремнефторида аммония отмечено расщепление полосы, относящейся к колебаниям иона аммония, на две компоненты — 1410, 1430 см⁻¹.

ИК спектры изученных гексафторосиликатов характеризуются сильной полосой поглощения в интервале частот 740—750 см⁻¹. В случае кремнефторидов лития, натрия, аммония и бария она имеет значение 740 см⁻¹, а для кремнефторидов калия, магния и кальция — 750 см⁻¹. Это различие важно при идентификации данных соединений, поскольку кремнефториды калия и натрия часто присутствуют в изучаемых объектах совместно. Кроме того, в области 500 см⁻¹ в спектре кремнефторида натрия имеется набор полос 477, 497, 523 см⁻¹, а в спектре кремнефторида калия — только одна очень сильная полоса 485 см⁻¹.

Спектры кремнефторидов магния и кальция характеризуются тем, что широкая полоса поглощения расположена в интервале частот 570—610 см⁻¹: в спектре кремнефторида магния данная полоса имеет значение 605 см⁻¹, а в спектре кремнефторида кальция — 575 см⁻¹. Кроме того, в области деформационных колебаний воды в спектре кремнефторида магния присутствует сильная полоса 1635 см⁻¹, в то время как в спектре кремнефторида кальция — относительно слабая полоса 1633 см⁻¹.

Рентгенограммы всех исследованных соединений записаны на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с медным К_а-излучением. Образцы для съемки спектров применяли в виде порошка. Исследуемый образец вращался вокруг своей оси автоматически со скоростью 1 град мин⁻¹, скорость вращения счетчика квантов 2 град мин⁻¹. Запись показаний счетчика производили электронным самопишущим потенциометром типа ЭПП-09, который одновременно отмечал углы θ на диаграммной ленте. Образец поворачивался от 10 до 70 °, что вполне достаточно для фторосиликатных материалов. На основании записи ЭПП-09 были установлены значения углов θ , соответствующие дифракционным максимумам на диаграмме, и определены их относительные величины (интенсивности отражения). Зная угол θ по таблицам межплоскостных расстояний, было определено межплоскостное расстояние, соответствующее этому углу отражения.

Основными рентгенометрическими характеристиками индивидуальной кристаллической фазы являются межплоскостные расстояния (d) и относительные интенсивности (I), образующие рентгенодифракционный спектр. Величины d не зависят от условий регистрации рентгенодифракционного спектра, а значения интенсивностей I также мало зависимы от длины волны излучения, на котором снят рентгенодифракционный спектр [3]. Полученные значения d исследуемых образцов полностью согласуются с соответствующими значениями d эмпирических справочных стандартов при качественном сравнении интенсивностей линий в спектрах образца и стандартов [1].

Структуры кремнефторидов, содержащие во внешней сфере небольшие по размерам катионы лития и натрия, изучены менее полно, чем структуры M'₂SiF₆, где M' — крупный одновалентный катион.

Параметры элементарных ячеек для кремнефторидов лития и натрия приведены в таблице.

Сингония	Параметры. А	Соединение				
		Li2SiF6	Na ₂ SiF ₆	K ₂ SiF ₆	(NH4)2SiF6	BaSiF
Гексагональная	a	8,22	8,86	5,67		7,19
	с	4,56	5,02	9,24		6,99
Кубическая	a			8,13	8,337 8,38 8,37 8,44	
Тригональная	a c				5,76 4,77	

Парамстры элементарных ячеек гексафторосиликатов

Фторосиликат лития, согласно [4], изоструктурен Na₂SiF₆.

Гексафторосиликат натрия, по данным [5], кристаллизуется в гексагональной сингонии, в элементарной ячейке содержится три формульные единицы.

В структуре Na_2SiF_6 ионы SiF_6^{2-} представляют собой почти правильные октаэдры со средним межатомным расстоянием Si—F, равным 1,695Å. Каждый атом натрия, находящийся в октаэдрических пустотах, окружен шестью атомами фтора, лежащими на расстоянии 2,18—2,45Å.

Гексафторосиликат калия, согласно [6], изоструктурен кубической модификации (NH₄)₂SiF₆ [7]. Размеры элементарной ячейки K₂SiF₆ приведены в таблице.

В литературе имеются также сведения о гексагональной модификации K₂SiF₆, полученной Госснером, Колдицем и Прайсом [1, 4].

Известно, что фторосиликат аммония существует в двух кристаллических модификациях. При температуре выше 5 °С устойчива кубическая модификация, а при температуре ниже 5 °С — тригональная. Кубическая модификация (NH₄)₂SiF₆ первоначально была изучена Бозортом [8]. Она относится к структурному типу антифлюорита. Периоды элементарной ячейки, содержащей четыре формульные единицы, приведены в таблице. Положение атомов водорода в [8] определено не было.

Б. К. Вайнштейн и М. М. Стасова [9] с целью определения положения атомов водорода в кубической модификации (NH₄)₂SiF₆ предприняли повторное исследование структуры этого соединения методом электронографии. Определение положения атомов кремния, фтора и зота подтвердило результаты, полученные в [8]. Было установлено, что тетраэдрические группы NH⁴₄ статистически распределены между шестью равновероятными ориентациями этой группы, так что атомы водорода расположены ближе всего к четырем из 12 окружающих

группу NH; атомов фтора. Такая ориентация тетраэдров в структуре (NH₄)₂SiF₆ объясняется [9] наличием слабых водородных связей.

Поленее структура кубической модификации (NH₄)₂SiF₆ была изучена [7] методом -сторовографии. В структуре (NH₄)₂SiF₆ ионы SiF₆²⁻ представляют собой правильные оставля. Межатомные расстояния, найденные в структуре (NH₄)₂SiF₆, равны:

$S - F = 1.688 \pm 0.003 \text{ Å},$	$NF = 2,996 \pm 0,002 \text{ Å},$
$N - H = 0.985 \pm 0,007 Å,$	$HH = 0,75 \pm 0,002$ Å,
H $F= 2.075 \pm 0.009 \text{ Å}$.	/N-H F=155+08 Å

Гексафторосиликат бария кристаллизуется в виде гексагональных призм с ромбоэдрическими концами (деформированная структура хлористого цезия). В таблице приведены параметры элементарной ромбоэдрической ячейки BaSiF₆. Расстояние Si-F в октаэдрических нонах SiF₆²⁻ равно 1,71 Å, расстояние Ba-F=2,75-2,88 Å [6].

В ромбоэдрической элементарной ячейке MgSiF₆ октаэдрические ионы [Mg(H₂O)₆]²⁺ и SiF_6^{2-} повторяют расположение CsCl. Размеры ячейки MgSiF₆: b=9,56 и D=9,89 Å (b - половина большой диагонали ромбоэдра; *D* — пространственная диагональ).

Результаты проведенных исследований показали, что в ИК спектрах поглощения кремнефторидов щелочных, щелочно-земельных металлов и аммония выше 400 см⁻¹ наблюдаются полосы, соответствующие как валентным, так и деформационным колебаниям октаэдрического иона SiF_6^{2-} .

Частота v3, соответствующая валентным колебаниям иона, располагается вблизи 740 см-1, а частота v4, соответствующая деформационным колебаниям, — вблизи 490 см⁻¹. В спектрах всех изученных гексафторокомплексов полуширины полос поглощения, относящихся к уз и v4, невелики. Кремнефториды лития и натрия, содержащие во внешней сфере небольшие по размерам катионы, кристаллизуются в гексагональной сингонии. Кремнефторид аммония существует в двух кристаллических модификациях — кубической и тригональной.

Гексафторосиликат калия изоструктурен кубической модификации (NH₄)₂SiF₆. Кремнефторид бария кристаллизуется в виде призм с ромбоэдрическими концами (деформированная структура CsCl). Октаэдрические ионы $[Mg(H_2O)_6]^{2+}$ и SiF₅²⁻ повторяют расположение CsCl.

Summary

IR Spectroscopy and X-ray analyses of hexafluorosilicates obtained from fluorine-containing waste products of glassware manufacture have been carried out.

Литература

I. Давидович Р. Л., Кайдалова Т. А., Левчишина Т. Ф., Сергиенко В. И. Атлас инфракрасных спектров поглошения и рентгенографических данных комплексных фторидов металлов IV и V групп. М., 1972

2. Зинюк Р. Ю. др. ИК-спектроскопия в неорганической технологии. Л., 1983.

3. Жарский И. М. и др. Свойства и методы идентификации веществ в неорганической технологии. Мн., 1996.

4. Рысс И. Г. Химия фтора и сго неорганических соединсний. М., 1956.

5. Zalkin A., Forrester J. D., Templeton D. H. // Acta Crystallogr. 1964. Vol. 17. P. 1408

6. Нараи - Сабо И. Неорганическая кристаллохимия. Будапешт, 1969. 7. Schlemper E. O., Hamilton W. C., Rush J. J. // J. Chem. Phys. 1966. Vol. 44. P. 2499. 8. Bozorth R. M. // J. Am. Chem. Soc. 1922. Vol. 44. P. 1066. 9. Вайнштейн Б. К., Стасова М. М. // Кристаллография. 1956. № 1. С. 311.

Белорусский государственный технологический университет

Поступила в редакцию 03.03.99